# This page Is Inserted by IFW Operations And is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,
Please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

### LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

Patent Number:

JP60164723

Publication date:

1985-08-27

Inventor(s):

SAKAI TOORU

Applicant(s):

SEIKO DENSHI KOGYO KK

Requested Patent:

☐ JP60164723

Application Number: JP19840020490 19840207

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/133; G09F9/00

EC Classification:

Equivalents:

#### **Abstract**

PURPOSE: To raise an assembly yield of a process for sticking a glass substrate on which a TFT is formed, and another glass substrate, by placing a lot of insulating columnar substances on the TFT, and constituting them as a spacer.

CONSTITUTION:A columnar electric insulator 41 is stuck and formed selectively higher than an ITO208 in an area except the ITO208. For instance, after forming a source 202 and a drain 208, polyimide is applied thickly to several mum on the whole surface, left selectively in a prescribed area on a TFT except the ITO208, heat-cured and the columnar insulator 41 is obtained. A light shielding effect to a channel area in a semiconductor layer 205 formed by the source 202 and the drain 208 is performed simultaneously, and an effect for reducing a leak current by a light by one digit or more is also generated.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

#### ⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-164723

@Int_Cl_4		識別記号	庁内整理番号		❸公開	昭和60年(	198	5)8月27日
G 02 F	1/133	$\begin{array}{c} 1 & 1 & 8 \\ 1 & 2 & 3 \end{array}$	D-8205-2H 8205-2H					
G 09 F	9/00	123	6731-5C	審査請求	未請求	発明の数	1	(全6頁)

②特 願 昭59-20490

**20出 願 昭59(1984)2月7日** 

70発明者 坂井

徹 東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

⑪出 願 人 セイコー電子工業株式

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

四代 理 人 弁理士 最 上 務

明 細 看

発明の名称

液晶表示装置

#### 特許請求の範囲

(1) 表示パネルを構成する一方の基板上に複数上に複数を表示パネルを構成する一方の基板上に複数を表示の数据を開発すると、前配基板の周辺を接着することにより前記が形成され、この間隙に液晶材料を有する液晶製示装置において、前記液晶駆動用紫子上により形成の間隙に対応した高さの支柱を電気絶縁を所望の間隙に対応した高さい支柱を電気絶縁を形望の間隙に対応した高さい支柱を電気絶縁を形望の間隙に対応した高さいませんとする液晶を示弦である。

(2) 前記電気絶縁体が、液晶駆動用案子における遮光を成すことを特徴とする特許請求の範囲第 1項に記載の液晶表示装置。

(8) 前記液晶駆動用架子が、ゲート電極と、ソ

ースおよびドレイン電極と、前配ゲート電極に接 して形成される絶縁膜と、該絶録膜上に接して形 成されかつその両端がそれぞれ前配ソースおよび ドレイン電極と接する半導体層とを有する薄膜ト ランシスタであることを特徴とする特許請求の範 囲館1項又は第2項に配収の液晶表示装置。

(4) 前記電気絶縁体が、所定の位置にフォトリソグラフィー工程により形成された合成樹脂材料であることを特徴とする特許請求の範囲第1項ないし第8項に記載の液晶設示装置。

#### 発明の詳細な説明

( 産業上の利用分野)

本発明は、液晶と神族トランジスタ(以下、 T F T と略す)を用いた函像投示装置に関するものであって、一主面上に透明電極を被避させたガラス板と T F T 基板との間族を精度よく制御し、かつT F T への遮光を図ることを目的とする。

〔従来技術〕

近年、従来のCRTに代る表示装置として薄型

の表示装置の開発が盛んに進められている。得型 表示装置の中でも液晶表示装置は電力、駆動電圧 **寿命の点で他を愛駕しており今後の表示装置とし** ての期待は大きい。一般に液晶表示装置はダイナ ミック駆動方式とスタティック駆動方式があり、 後者の方が電力、駆動電圧の点ですぐれている。 スタティック駆動方式の液晶表示装置は、一般に 上側ガラス基板と、下側半導体集積回路基板より 構成されており、前記半導体集積回路上にマトリ ツ ク ス 状 に 配 置 さ れ た 液 晶 駆 動 用 素 子 を 外 部 選 択 回路にて選択し、液晶に電圧を印加することによ り、任意の文字、グラフあるいは画像の表示を行 なりものである。最近では、前記半導体集積回路 を、半導体基板上にではなく、大面积化、低コス ト化にかける後位性により、絶縁基板上にTFT として形成した液晶表示装置に関する研究が特に 活発である。その一般的な回路図を第1図に示す。

第1図(のはスタテイツク駆動方式の液晶表示パネルに用いる絶縁基板上のTFTより構成された液晶駆動素子(絵素)のマトリックス状配置図の

-8-

ラス 基板上にTPTにより 集積回路化した場合の 平面図を示し、例えば単位画案の大きさを 2 2 0 μm × 1 6 5 μm とした液晶 表示装置が形成され る。TPT 5 は、ソース 2 0 2 , ドレイン 2 0 8 およびゲート 2 0 4 よりなり、ITO(インジウム 銀酸化物) 2 0 8 は薄い酸化シリコン膜 2 0 7 を介してコモン 電位のITO 2 0 6 とともにコンデンサ 6 を形成 している。

第2図(b)は第2図(d)のエー X 線上の断面図である。 T F T 1を形成したガラス基板 2 1 と一主面上に透明電極 2 8を被脂形成したガラス基板 2 2 との間に、F B ー T B 液晶または G ー B 液晶でを充填するととにより液晶セルが構成されることになる。

カラス基板 2 2 上方より入射した光1 0 は、個向板 2 5 により光の振動方向を一方向のみとされて被晶 7 を通り、ガラス基板 2 1 、個向板 2 4 を経て通過する。I T O 2 8 および I T O 2 0 8 の間に所望の電位を印加することにより、液晶 7 に電界を加え液晶分子をツイストさせ、光1 0 の液

1部分である。図中の1で囲まれた領域が表示領 似であり、その中に絵楽2cc,2cb,2bc ,2bbがマトリックス状に配置されている。 8 a , 8 δは絵架へのビデオ信号ライン、また 4 α ,4bは絵絮へのタイミング住号ラインである。 1 つの絵業の回路図として特に絵素 2 aakつい ての等価回路図を第1図(6)に示す。スイッチング トランジスタ 5 によりコンデンサ 6 にデータ信号 を保持させる。データ信号は、絶縁性基板上の各 絵絮に対応して形成された液晶駆動用電極71と 対向したガラスパネル上に形成された共通電極? 2により液晶でに電界として印加され、それによ りコントラストを生じる。一般に画像表示用(テ レビ用)として本液晶袋示パネルを用いる場合は、 根順次走査により、各走査般毎にタイミングをか け、各絵架に対応したコンデンサーに個号電圧を 保持させる訳である。とのように液晶农示パネル をテレビとして用いた場合には、液晶の応答も良 く比較的良好な画像が得られる。

第2図(a)は、第1図(b)に示される単位画案をガ

-4-

晶7に対する透明率を制御することにより、透過型の液晶表示装置が得られることになる。

期8図は前述のTFT、コンデンサ等が一体化された架積回路の製作が終了した第2図(b)の状態のガラス基板21を切り出し、スペーサ11を用いて一主面上に透明電極28を被着したガラス基板22とガラス基板21との間に所定の間隙18を設けた状態を示す。との間隙19には液晶7が封入される。適当を樹脂より成るシール材12により、液晶のしみ出しを防止するとともに湿気の表入を阻止する。

この種の製示装置にかいて、切り出されたガラス基板 2 1 は 4 4 mm×5 6 mmと非常に大きい一方で厚みはわずか 1 mmしかない。従って、シール材 1 2 の熱硬化工程で発生した歪は、例えガラス基板 2 1 がそっていない状態で組み立てを始めても 熱硬化後はガラス基板 2 1 にそりを生ぜしめ、解8 図(a)に示すようにガラス基板 2 1 の中央がガラス基板 2 2 に接近するか、あるいは解8 図(b)に示すように速ざかってしまう。

前記間 放18は規格上はわずか5~10μπではあるので熱硬化工程で発生する盃を制御するのでは極めて困難である。間は18は液晶7の間隙18の変化は液晶7にかかる電界界度の変化をもたらし、ことは液晶の応答等の変化となって現れ、極端な場合には超りの中央部ではなるがよりの形成が終了してである。エヌTによる集積回路のが必ず発生して形ではないがしたがしかのそりが必ず発生して形がしたがしたにがしかのそりが必ず発生して形がある。本ではなにがしたででしたような単純な断面を生じ、従って両面のものとなる。

-7-

があるために上記のような欠陥の発生は避け得ないものであると考えられる。ファイバー自身が軟かければファイバーがつぶれるととにより上記のような破壊は免れるであろうが、それでは間隙13の精度をより良く保つととはできないと容易に推測できる。

#### (発明の目的)

以上のような理由により本発明者らはガラスファイパーによる間隙 1 8 の制御については導入を断念せざるを得なかった。スペーサとして液晶分子の配列を乱すことなく、かつエヌエによる集役回路を破壊しないような材質かよび形状を考案した結果が本発明の要点であって、以下に本発明の集成の構成)

まプスペーサの形状であるが円柱または球のように綴または点で集積回路と接触するものは接触点において単位面積あたりの圧力が大きくなるので好ましく、なにがしかの接触面積が必要である。つぎにスペーサーの配置であるが、第4図のごと

び22とを加圧しながらシール材で割入するという手法が試みられた。ガラスファイバーはその径のパラッキも少なく、実際に組み立てに導入した結果においても、画像の均一性は著しく向上し、液晶の動作状態も極めて一様となった。

-8-

以上述べたととを配慮した結果、本発明においては第 5 図に示すように I B 0 2 0 8 以外の領域に柱状の電気絶縁体 4 1 を I T 0 2 0 8 よりも高く選択的に被潛形成した。電気絶縁体 4 1 の ガラス基板 2 2 との接触断面は第 5 図に示したような

必ずしも方形に限られるものではない。

T F T の集積回路で用いられる電気 給級性物質としては C V D (化学気相成長法)による酸化シリコン膜、盤化シリコン膜などがあるが、前配柱状スペーサ 4 1 の厚みが 5 ~ 10 μ m も必要であると、それらの厚みの均一性やエッチング方法に関してかなり技術的困難が伴なりと予想される。

#### ( 奥施例)

-11-

となった。

#### (発明の効果)

以上の説明からも明らかなように本発明においては絶縁性の柱状物質をTFT上に多数配置してスペーサとして構成することにより、従来のスペーサ材に比べ配向むらや集積回路の破散等については皆無となり、TFTを形成したガラス整板とを接着する工程の組立て歩のりはほぼ100多となった。また同時にTFTに関しての遮光効果をも果たし光リーク電流も大幅に低減することができた。

以上のどとく本発明は高性能で耐光性の大きい 液晶表示装置を高歩留りで現現する上で利用価値 の極めて大きいものである。

#### 図面の簡単な説明

第1図(a) は液晶設示装置のマトリックス配置図、 第1図(b) は液晶表示画業の1つについての等価回 路、第2図(a) は第1図の装置における単位画業の 平面図、第2図(b) は第2図(a)の※—×\*線断面図、 熱硬化後は液晶に溶解しないことも判っている。 そとで、ソース202。ドレイン208の形成後 全面にポリイミドを数μmと厚く塗布し、ITTO 208以外のTBT上の所定の領域に選択的に残 し、熱硬化させ柱状絶縁体41としたものである。 ポリイミドを選択的に残すためには感光性樹脂を 用いたフォト工程を実施するか、あるいは感光性 ポリイミドを使用すれば良い。なお、ポリイミド と同等の性質を有する絶縁性樹脂も本発明に使用 するととができる。

一方、外部光が直接TBT要面に入射すると半 導体層 2 0 5 において光伝導効果が生じ、TBT による各種信号伝達の際に放形の変化や電圧の変 化を招き、正常な累子特性を維持できなくと とがしばしば生じていた。ところが、削配を 気絶線体 4 1 をTBT上に形成したところは 気絶線体 4 1 をTBT上に形成したとこの 大とではないないないないない。 乗も同時に果たすこととなり、光によるリーク電 流を1 桁以上低波させるといり効果も生じると

-12-

部 8 図(a), (b) は従来工法によるガラス基板とTFTを形成したガラス基板との對止断面図、第 4 図はガラスファイバーがTFTを破壊している状態を示す断面図、第 5 図は本発明による構造に基づいた液晶表示装置の一実施例についての断面図である。

 5・・TPT
 6・・当日田コンデンサーフ・

 ・液晶
 21・・ガラス基板
 206・・ITO

 207・・酸化膜
 208・・ITO
 22・・対向ガラス基板

 23・・ITO
 41・・柱状電気絶縁体。

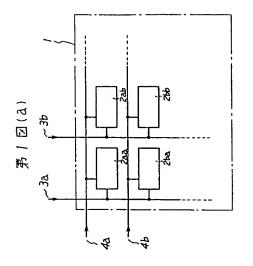
以 上"

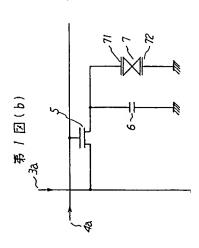
山順人 セイコー電子工業株式会社

代理人 弁理士 最 上 務

-14-

医乳头试理 医内内内侧侧 医牙髓性炎





第2回(a)

